## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-336850

(43)Date of publication of application: 26.11.2002

(51)Int.CI.

CO2F 1/30

CO2F 1/70

(21)Application number: 2001-144712

(71)Applicant: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY CORP

(22)Date of filing:

15.05.2001 (72)Inventor: YANAGIDA SHOZO

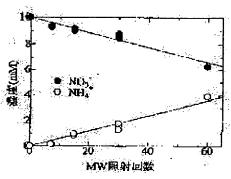
WADA YUJI

(54) METHOD FOR REMOVING NITRATE NITROGEN BY USING MICROWAVE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reductive method for removing nitrate and/or nitrite ions in water.

SOLUTION: Nitrate nitrogen present in water is removed by the reduction of hydrogen in the presence of a catalyst consisting of at least one kind of metal selected from noble metals or the combination of at least one kind of metal selected from noble metals, for example, Pd, Rh and Pt and at least one kind of metal selected from transition metals, for example, Cu, Ni, Co and Fe. The method for removing nitrate nitrogen present in water features the irradiation with microwaves in the above treatment process.



Pd/A1。O。是果使用時で成分原外内間と反応生成物造成との有關

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-336850 (P2002-336850A)

(43)公開日 平成14年11月26日(2002.11.26)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C 0 2 F	1/30		C 0 2 F	1/30	4 D 0 3 7
	1/70			1/70	Z 4D050

## 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 4 頁)

(01) III KE ME EI	44 WEDDON 1 4 4 7 10 / DODON 1 4 4 7 10 )		
(21)出願番号	特願2001-144712(P2001-144712)	(71)出願人 396020800	
		科学技術振興事業	包括
(22)出願日	平成13年5月15日(2001.5.15)	埼玉県川口市本町	「4丁目1番8号
		(72)発明者 柳田 祥三	
		兵庫県川西市鶯台	₹2丁目10-13
		(74)代理人 100110168	
		弁理士 宮本 明	<b></b> 持視

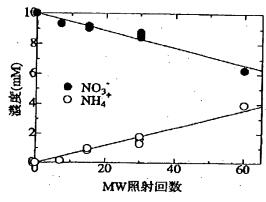
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 マイクロ波を用いた硝酸態窒素の除去方法

#### (57)【要約】

【課題】 改善した水中の硝酸及び/または亜硝酸イオンを還元的に除去する方法を提供。

【解決手段】 貴金属類から選択される少なくとも一種の金属、または貴金属類、例えばPd、RhおよびPtから選択される少なくとも一種の金属と遷移金属、例えばCu、Ni、Co及びFeから選択される少なくとも一種の金属との組み合わせからなる触媒の存在下で水中に存在する硝酸性窒素を水素還元して除去する方法において、該処理工程にマイクロ波を照射することを特徴とする水中に存在する硝酸性窒素を除去する方法。



Pd/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>触媒使用時のMW照射時間と反応生成物濃度との相関

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 貴金属類から選択される少なくとも一種の金属、または貴金属類から選択される少なくとも一種の金属と遷移金属から選択される少なくとも一種の金属との組み合わせからなる触媒の存在下で水中に存在する硝酸性窒素を水素還元して除去する方法において、当該処理工程にマイクロ波を照射することを特徴とする水中に存在する硝酸性窒素を除去する方法。

【請求項2】 触媒が多孔質の材料に担持されていることを特徴とする請求項1に記載の硝酸性窒素を除去する 10 方法。

【請求項3】 触媒を担持する多孔質の材料がアルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、またはこれらの組み合わせ、クレー、ゼオライト、炭素からなる群から選択されるものであることを特徴とする請求項2に記載の硝酸性窒素を除去する方法。

【請求項4】 貴金属がPd、RhおよびPtからなる群から選択され、遷移金属がCu、Ni、Co及びFeからなる群から選択されることを特徴とする請求項1、2または3に記載の硝酸性窒素を除去する方法。

【請求項5】 照射するマイクロ波が周波数が $1\sim10$ 0GHz、出力が $0.1kW\sim10kW$ であることを特徴とする請求項1.2.3または4に記載の硝酸性窒素を除去する方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波を照射 しながら触媒の存在下で水中に存在する硝酸性窒素を水 素還元して除去する方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】水道水中に存在する硝酸、亜硝酸性窒素は、多量に存在する場合人体に悪影響があることが知られており、平成11年2月に「亜硝酸性窒素および硝酸性窒素」を水質汚濁に係わる人の健康の保護に関する環境基準および地下水の水質汚濁に係わる環境基準が項目として追加公示されている。このよう中で、硝酸性窒素類の除去を目的とした、物理化学的処理法、例えば、電気透析法、イオン交換樹脂法、逆浸透膜法など、生物学的処理(特開平6-154787号公報)などと共に、触媒の存在下において、硝酸類を水素化して除去する技40術も検討されている。

【0003】触媒の存在下において、硝酸類を水素化して除去する技術としては、例えば、特開平2-111495号公報には、Pd及び/またはRh、Pd-銅族金属からなる触媒の存在下で水素による還元により硝酸及び/または亜硝酸イオンを除去する技術が報告され、Applied Catalysts B:Enviromental 24(2000), 265-273, には、軽石を触媒Pd-Cuの担持材料とした物が硝酸及び亜硝酸イオンを水素ガスによる還元による除去において活性を示すことが報告され、特開20000-27157550

号公報には、硝酸性窒素含有水に還元剤(水素ガス)を添加し、Pdを担持させた還元触媒と接触させる還元工程と、アンモニアを除去する工程からなる、多段工程による硝酸性窒素含有水を除去する方法が報告されている。

【0004】近年、マイクロ波を化学反応に利用しようという検討がなされているが、本発明者等も、芳香族塩素化合物を脱塩素化する方法として、炭素系触媒担体に担持した白金触媒を用いて、水素などの還元剤の存在下でマイクロ波を照射しながら行う方法を提案している

(特開平13-019646号公報)。この反応におけるマイクロ波照射の効果として、触媒担体のマイクロ波 照射による昇温効果であろうと推測している。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本願発明の課題は、前記従来技術、特に触媒の存在下において、水素などの還元剤を用いて、水中の硝酸及び/または亜硝酸イオンを還元的に除去する工程を改善した硝酸性窒素類の除去方法を提供することである。本発明者等は、種々の改善手段を検討する中で、意外にも水中反応でありながら、マイクロ波が硝酸性窒素類の除去反応を改善する効果があることを発見することにより前記課題を解決した。

## [0006]

20

30

【課題を解決するための手段】本発明は、貴金属類から 選択される少なくとも一種の金属、または貴金属類から 選択される少なくとも一種の金属と遷移金属から選択さ れる少なくとも一種の金属との組み合わせからなる触媒 の存在下で水中に存在する硝酸性窒素を水素還元して除 去する方法において、該処理工程にマイクロ波を照射す ることを特徴とする水中に存在する硝酸性窒素を除去す る方法である。好ましくは、触媒が多孔質の材料に担持 されていることを特徴とする前記硝酸性窒素を除去する 方法であり、より好ましくは、触媒を担持する多孔質の 材料がアルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、また はこれらの組み合わせ、クレー、ゼオライト、炭素から なる群から選択されるものであることを特徴とする前記 硝酸性窒素を除去する方法であり、更に好ましくは、貴 金属がPd、RhおよびPtからなる群から選択され、 遷移金属がCu、Ni、Co及びFeからなる群から選 択されることを特徴とする前記各硝酸性窒素を除去する 方法である。

【0007】 照射するマイクロ波は周波数が $1\sim100$  GHz、出力が $0.1kW\sim10kW$ であることを特徴とする前記各硝酸性窒素を除去する方法である。

#### [0008]

【本発明の実施の態様】本発明をより詳細に説明する。 A. 本発明のマイクロ波を用いた硝酸態窒素を含有する 水を処理する装置。

1、マイクロ波発生手段としては、周波数  $1 \text{ GHz} \sim 1$  0 0 GHz、出力 0 .  $1 \text{ kW} \sim 1 \text{ 0 kW}$ を発生する装

置、例えば出力650W、周波数2.45GHzを用い た。

2. 反応装置としては、マイクロ波を導入できる容器で あれば良く、例えばガラス容器、セラミック製容器、テ フロン (登録商標) 容器などを好ましいものとして挙げ ることができる。

3, 反応装置の一態様を図1に示す。

上部から硝酸イオンを含んだ廃水(WW)を導入し、反 応装置の下部から多孔質の気体導入部(セラミック、ス テンレススチール製など)を通して水素ガスを微気泡と 10 バッファー流速: 1.2 mL/分 して導入する。廃水と水素ガス(H<sub>2</sub>)は触媒(Ca t. L) の表面で導入されるマイクロ波(MW) を受け ながら反応して、NH4<sup>†</sup>イオンに変換され(TW1)、 NH4<sup>†</sup>イオン吸収装置でアンモニアを除去後処理済み水 (TW2)として放出される。

。B. 触媒としては、前記従来技術で挙げた文献などに記 載のものを使用できる。

1、担体としては、炭素、アルミナ、シリカ、チタニ ア、ジルコニア、またはこれらの組み合わせから得られ る多孔質の材料、例えばゾルーゲル法で得られた多孔質 20 材料、更にこれを焼成処理してセラミック化した多孔質 材料、クレー、ゼオライト、軽石などからなるなる群か ら選択されるものを好ましいものとして挙げることがで きる。例えば、活性炭、Al2O3を挙げることができ る。担体の形状としては、球状、粒子状、繊維状、その 他化学工学において種々の形状が提案されており、その のようなものを採用できる。

2、触媒としては、Pd、RhおよびPtからなる群か ら選択される少なくとも一種の貴金属、または、前記貴 れる少なくとも一種の遷移金属との組み合わせをこのま 🍦 しいものとして挙げることができる。遷移金属は活性化 成分として機能する。

[0009]

【実施例】使用分析機器の説明

A、NO3 及びNO2 濃度の測定。

1, 高速液体クロマトグラフ:

カラム: TSKgel IC-Anion-PW

カラム温度:40℃

バッファー流速:1.2mL/分

サンプル注入量:15μL

2, イオンクロマトグラフ: DIONEX DX-12

(3)

カラム:ASRS-ULTRA4-mm

サンプル注入量: 25μL

B, NH3濃度の測定

ガスクロマトグラフ:

TCD電流: 140mA

カラム: Chrom Sorb 103 (3M)

カラム温度:180℃

検出器・導入部温度:180℃

キャリヤーガス・流量: ヘリウムガス、29mL/分

サンプル注入量: 3μL

【0010】実施例及び比較例

触媒として、Pd担持量5重量%のPd/C、Pt担持 量5重量%のPt/Al2O3、Pd担持量5重量%のP d/Al2O3を用いた条件及び触媒なしの比較条件で、 表1に示す硝酸アニオン及び/または亜硝酸アニオンを 含む水の処理を行った。マイクロ波(MW)の照射は、 周波数2. 45GHz、出力650WのMW発生装置を 用いて、前記硝酸アニオン及び/または亜硝酸アニオン を含む水を入れた攪拌機、及びコンデンサー付きフラス コを前記MW発生装置に設置し、MW照射 0. 5分、冷 金属とCu、Ni、Co及びFeからなる群から選択さ 30 却1.5分を1サイクルとし、15サイクル(トウタル 30分) 行った。 還元用の水素は処理溶液 25 m L の溶 液に、導入条件100mL/分で導入した。結果を表1 に示す。

[0011]

【表1】

		照射後もしくは反応後濃度		転換率%
触媒	H₂導入条件	NO <sub>3</sub> -濃度 mM	NO <sub>2</sub> -濃度 mM	
なし		1.00	なし	0
Pd/C	水素あり	0.91	なし	9
Pt/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	•	0.43	なし	57
Pd/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	水素なし	1.00	なし*	0
	水素あり	0.94	0.03*	10
		0.13	なし	87

\* マイクロ波 (MW) なし

【0012】上記結果から、触媒担体の種類によりMW 照射による、硝酸態窒素の除去効率向上における依存性 があることが理解される。

【0013】 実施例2

Pd/Al2O3触媒を用い、NO3<sup>-</sup>濃度を高くした場合 の、MW照射時間変化に対する反応の変化を測定した。

結果を表2及び図2に示す。実験の詳細な条件は、使用 Pd/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>触媒量は200mg、NO<sub>3</sub>-イオン濃度 は10mMであり、処理溶液は25mLである。MW照 射条件は、MW照射 0. 5分、冷却 1. 5分を 1 サイク ルとし、表2に示す反応時間に対応するサイクル行っ 50 た。還元用の水素は処理溶液に導入条件100mL/分 5

で導入した。結果を表 2 に示す。 $NH_4$ <sup>†</sup>は硫酸水溶液に吸収させた。

【0014】 【表2】

反応時間	照射後もしくは反応後濃度			転換率%	仮想N2濃度
	NO <sub>3</sub> -濃度 mM	NO <sub>2</sub> -濃度 mM	NH4+濃度 mM		m M
15 分(7 サイクル)	9.31	なし	0.15	6.9	0.27
30 分(15 サイクル)	9.08	なし	0.98	9.2	0.03
30 分(15 サイクル)	9.16	なし	0.85	8.4	-0.01
30 分(15 サイクル)	9.06	なし	0.98	9.4	0.02
1時間(30 サイクル)	8.63	なし	1.62	13.7	·0.13
1 時間(30 サイクル)	8.75	なし	1.30	12.5	-0.03
1 時間(30 サイクル)	8.45	なし	1.79	15.5	0.12
2時間(60 サイクル)	6.25	なし	3.92	37.5	-0.09

【0015】これらの結果から、直接N₂までに変換して除去する効率としては良くないが、NH₄⁺までの変換効率は顕著に改善されたことが確認された。

## [0016]

【発明の効果】以上述べたように、触媒の存在下において、水素などの還元剤を用いて、水中の硝酸及び/または亜硝酸イオンを還元的に除去する工程において、マイクロ波(MW)照射を組み合わせることにより顕著に改 20 善されるという優れた効果がもたらされる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の方法を実施する一反応装置

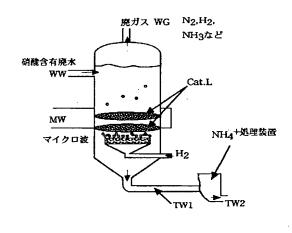
【図2】 Pd/Al2O3触媒使用時のMW照射時間と 反応生成物濃度との相関

#### 【符号の説明】

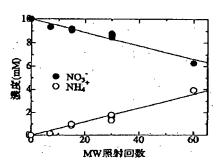
WW 硝酸イオンを含んだ廃水 H<sub>2</sub> 水素ガス C a t . L 触媒

MW マイクロ波 TW1 NH₄<sup>+</sup>イオン変換水 TW 2 アンモニア除去水

## 【図1】



## 【図2】



Pd/A1.0。触媒使用時のMW照射時間と反応生成物濃度との相関

## フロントページの続き

## (72) 発明者 和田 雄二 大阪府豊中市西緑丘 2 丁目 2 - 6 - 643

Fターム(参考) 4D037 AA02 AB12 BA16 CA09 4D050 AA04 AB37 BA14 BC04 BC09 BD02